PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-214847

(43)Date of publication of application: 31.07.2002

(51)Int.CL

G03G 9/113 G03G 5/08 G03G 9/08 G03G 9/107 G03G 15/02 G03G 15/08

(21)Application number: 2001-010094

(22)Date of filing: 18.01.2001

(71)Applicant : CANON INC

(72)Inventor: SATO YOSHIHIRO

BABA YOSHINOBU TOKUNAGA YUZO

(54) IMAGE FORMING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image forming method which realized high image quality with superior reproducibility of thin lines and no toner fogging or carrier deposition and realizes long lives of an image carrying body and a developer.

SOLUTION: The image carries has 1×1010 to $1\times1016~\Omega cm$ for surface resistance. The magnetic carrier has carrier core particles and a resin coating layer, consisting of at least two layers deposited on each core particle. The carrier core particles are ferrite particles, the lowermost layer of the resin coating layer of the magnetic carrier consists of a thermosetting resin containing metal oxide fine particles, and the upper layer consists of a thermosetting resin applied by polymerization method. The magnetic carrier had 5 to 100 μ m number average particle size, in which the distribution cumulative value of particles having $\leq 1/2$ diameter of the number average particle size is $\leq 10\%$ in number. The developing process of the image forming method is carried out, by bringing a developer magnetic

brush consisting of the two-component developer carried on a developer carrying body into contact with the image carrying body, while applying an alternating electric field.



[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]



[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

四公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-214847 (P2002-214847A)

(43)公開日 平成14年7月31日(2002.7.31)

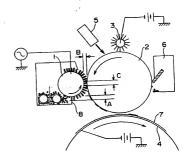
		識別記号		FI				ī	7]-ド(参	等)
(51) Int.Cl.7	0.4++0	神のいまにつ		G 0 3	3 G	5/08		105	2H00	3
G03G	9/113			0000		-,		301	2H005	
	5/08	105				9/08			2H06	8
		3 0 1				15/02		101	2H07	7
	9/08		15/08.			5 0 1 Z				
	9/107		審查請求	未請求		頃の数12	OL		最終頁	こ続く
(21)出願番	身	特顧2001-10094(P2001-	10094)	(71)	出願人		007 ン株式	会社		
(22)出顧日		平成13年1月18日(2001.1	. 18)	(72)	発明者	東京都	大田区 祐弘	下丸子3丁目		+ ヤ
				(72)	発明者	ノン相 活 馬場 東京都	式会社 善信	:内 (下丸子3丁)		
				(74)	代理人	10008	5006		外2名)	
									最終更	(に続く

(54) 【発明の名称】 画像形成方法

(57)【要約】

【課題】 細線再現性に優れ、トナーカブリやキャリア 付着のない高面質で、像担持体と現像剤の長寿命を達成 した画像形成方法を提供する。

【解決手段】 像担持体は表面抵抗が1×10¹⁰ ~1×10¹⁶ 和であり、就性キャリアは、キャリアコア粒子とそのした少なくとも2層以上の遺傷からなる樹脂披覆を存し、前記キャリアコア粒子はフェライト粒子であり、前記磁性キャリアの樹脂披覆層の最下層は金属酸化物液粒子を含有する熱硬化系樹脂であり、且つその上層は重なにより披覆された熱硬化系樹脂であり、前記磁性キャリアは、個数平均粒径が5~100μmであり、抜態酸平均数径の1/2倍径以下の分布累積値が1回数が以下であり、前記現像工程は、前記現像利担特先上に担持された前記二成分現像剤がらなる現像利度が上げた対応。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 帯電部材に電圧を印加し、像担特体を帯 電させる帯電工程と、

像露光を行うことにより、帯電された前記像担持体上に 静電潜像を形成させる潜像形成工程と、

磁性キャリアとトナーを含む二成分系現像剤を表面に担 持する現像剤担持体と前記像担持体に対向して配置さ せ、前記二成分系現像剤のトナーを、前記像担持体表面 に保持された前記静電潜像に転移させてトナー像を形成 させる現像工程と、

前記トナー像を転写材に転写させる転写工程とを含む画 像形成方法において、

前記像担持体は、表面抵抗が1×10¹⁰ ~1×10¹⁶ Ωcmであり。

前記磁性キャリアは、キャリアコア粒子とその上に少な くとも2層以上の積層からなる樹脂被覆層を有し、 前記キャリアコア粒子はフェライト粒子であり、

前記磁性キャリアの樹脂被覆層の最下層は金属酸化物徴 粒子を含有する熱硬化系樹脂であり、且つ、その上層は 重合法により被覆された熱硬化系樹脂であり、

前記磁性キャリアは、個数平均粒径が5~100μmであ り、該個数平均粒径の1/2倍径以下の分布累積値が10 個数%以下であり、

前記現像工程は、前記現像剤担持体上に担持された前記 二成分系現像剤からなる現像剤酸気ブランを前記像担持 体に接触させながら交番電界を印加させて行われること を特徴とする画像形成方法。

【請求項2】 前記磁性キャリアは、比抵抗が1×10¹² Ωcm以上であることを特徴とする請求項1に記載の画像 形成方法。

【請求項3】 前記像担特体は、アモルファスシリコン 系感光体であることを特徴とする請求項1又は2に記載 の画像形成方法。

【請求項4】 前記像担持体は、表面層が電荷注入層で ある感光体であることを特徴とする請求項1又は2に記 歳の画像形成方法。

【請求項5】 前記帯電工程において、前記帯電部材が 接触帯電部材であることを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の画像形成方法。

【請求項6】 前記接触帯電部材は、帯電用磁性粒子から成る磁気ブラシであることを特徴とする請求項5に記載の画像形成方法。

【請求項7】 前記磁性キャリアは、樹脂被覆層の最表層が、シリコーン系樹脂であることを特徴とする請求項1~6のいずれか一項に記載の画像形成方法。

【請求項8】 前記樹脂被優層における、前記重合法に より被覆された熱硬化系樹脂が、金属酸化物微粒子を含 有することを特徴とする請求項1~7のいずれか一項に 記載の衝優形成方法。

【請求項9】 前記樹脂被覆層における前記金属酸化物 50

微粒子は、α-Fe2O₃及び/又はマグネタイトである ことを特徴とする請求項1~8のいずれか一項に記載の 画像形成方法。

【請求項10】 前記樹脂被覆層の熱硬化系樹脂はフェノール樹脂であることを特徴とする請求項1~9のいずれか一項に記載の画像形成方法。

【請求項11】 現像剤担特体の回転の進行方向と像担 特体の回転の進行方向が、対向して配置させた対向部に おいて、互いにカウンター方向であることを特徴とする 請求項1~10のいずれか一項に記載の画像彩成方法。

議議項12] 前配二成分系現像剤のトナーは、重量 平均粒径が1~10μmであることを特徴とする請求項 1~11のいずれか一項に記載の画像形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は電子写真法、静電記 競法等における静電荷像を現像するための現像剤に使用 される磁性キャリア及び該キャリアとトナーとを含有す る二成分系現像剤に関するものである。

[0002]

【従来の技術】電子写真法として米国特許第2,237,631 号明細書、特公昭42,23910号公報及び特公昭43-24748号 公報等に種々の方法が記載されている。これらの方法 は、いずれも光導電層に原稿に応じた光像を照射するこ とにより幹電階像を形成し、次いで試幹電階像上にこれ とは反対の極性を有するトナーと呼ばれる着色微粉末を 付着させて試験電精像をトナー画像を形成させて現像 し、必要に応じて紙等の転写材に整トナー画像を転填さ せて後、熱、圧力あるいは溶剤蒸気等により定着し複写 物やプリントアクトを得るものである。

【0003】該特電槽像を現像する工程は、帯電させた トナー粒子を静電槽像を開催する工程は、帯電させた 体の静電槽像上に画像形成を行うものである。一般にか かる静電槽像上トナーを用いて現像する方法のうち、ト ナーをキャリアと呼ばれる媒体に分散させた二成分系現 像剤が特に高画質を要求されるフルカラー 複写機、フル カラーブリンターには好画に用いられている。

【0004】近年、マルチメディア、コンピュータ画像 処理等の発達により、更に高精練なフルカラー画像を出 力する手段が要望されている。この目的のため、フット ラーの複写画像やブリントアウト画像をさらに高画質、 高精細とし銀塩写真の画像水準にまで高品質化する努力 がなされている。こうした要求に応じて、プロセス及び 材料の観点から検討が加えられている。

【0005】上述した二成分系現像方法も、現像剤磁気 ブラシが像担時体表面を摺線しながら現像を行う接触二 成分系現像方法と、現像剤磁気ブランが像担特体と接触 しない非接触二成分系現像方法に分類される。非接触二 成分系現像は像担時体にキャリアが付着するいわゆるキャリア付着現象が起こりにくいという長所もあるが、上 述したような高精細フルカラー画像を得るためには、優れた細線再現性と十分な画像濃度が得られる接触二成分 ※現像が好適に用いられる。

【0006】さらに、現像剤担持体から静電潜像側に現 像パイアスを印加する際、DCパイアスにACパイアス を重量する方法が高画質化のために、より好適に用いら れている。

【0007】また、トナー又はキャリアの粒径を小さく したり、現像別磁気プラシを概密化することで画質を向 上させる方法もある。特開昭59-104663号公報に、飽和 磁化の小さな磁性キャリアを使用することで現像剤磁気 ブラシを緻密化し、高画質化を達成する方法が記載され ている。これは、また、キャリア同士の、あるいはトナ ーに対する磁気的なシェアを低減するために、現像剤の 長寿命化も期待できる。

【0008】しかし、以上に述べたような高画質化を達成するための方法、つまり、接触二成分系AC現像方式において、キャリアの小報管化及びキャリアの低磁気力化は像担持体にキャリアが付着してしまう、いわゆるキャリア付着現象を起こしやすくするため、実用化される 20には困難がある。

[0009] 一方、多数枚複写やプリントアウトの要求、またエコロジーの見地から、現像剤や像担特体を含めて電子写真装置の長寿命化が望まれている。

【0010】像担特体としては、従来、CdS-樹脂分 散系、ZnS-樹脂分散系、Se蒸着系、Se-Te蒸 着系、Se-As蒸着系、OPC (有機光導電体)、そ してa-Si系等の感光体があり、実用に供されてい ス

[0011] このうち、OPCは最も普及しているが、 表面が樹脂からなるので耐外性がいまだ十分ではない。 これに対して、a-51系の感光体は表面硬度が非常に 高く(ビッカース硬度1000以上)、他の感光体に比較し で耐劣化性、耐爆耗性、耐傷うき性及び耐衝撃性等に極 めて優れている。

【0012】しかし、a-Si系の感光体は、表面抵抗がおおよそ1×10¹⁰~1×10¹⁰ Cack、他の感光体より比較的低い。このような表面が低抗穴像は排体を用いて画像形成を行う場合、削述したような接触二成分系現像プロセス、AC現像バイアスを印可して高画質化を達成 40 しようとすると、従来のような鉄約キャリアやフェライに樹脂コートを施した磁性キャリアを現像剤に使用すると、トナーカブリが発生し、とくに現像剤寿命を改善すべく低磁気力のキャリアを用いるとき、キャリア付着が発生すると・り間騒がある。

【0013】また、特開平11-24322号公報においては、 現像剤の長寿命化とキャリア付着などの観点から、キャ リア抵抗やトナー帯電量を制御すべく磁性粒子の表面に アミノ基を有する表面処理剤層、さらにその上に無機物 と硬化したフェノール樹脂からなる層の三層構造を有す 50

る磁性キャリアが提案されている。しかし、キャリアコ アとなる磁性粒子をカップリング剤などで表面処理し て、その上に樹脂層を設けたキャリアは樹脂層にコーティングムラが生じやすく、それ故に現像バイアス電圧を 印加した際に電荷住入によってキャリア付着を生じる場 合がある。

【0014】一方、像担持体に静電階像を形成する前に、像担持体表面全体に一様に電荷をのせるいわゆる 水帯電と呼ばれる工程が行われるが、従来、この帯電装 圏にはコロナ放電を用いる、いわゆるコロナ帯電話が使 用されてきた。しかし、近年これに代わって接触帯電装 圏が集用化されてきている。これは、低オソン、低電 カ、装置の小型化を目的としており、帯電部材として第 電ローラや磁気ブラシローラが用いられている。赤電方 法としては、接触帯電をスムーズかつ均一に、また環境 変動に影響されずに行うため、特別昭G3-149669号公報 に記されているようにAC成分を重量した電圧を帯電部 材に印加することが望ましい。

【0015】このような接触帯電装置においても、その本質的な帯電機構は、帯電節材から像担持体への放電現象を用いており、そのためオンンの発生は避けられず、また、帯電節材に印加する電圧比望まれる像担持体表面電位以上の値が少なくとも必要であり、上記のようなAC成分を用いた帯電を行った場合は電界による変動や異音の発生、放電による後担持体表面の劣化などの問題がある。

【0016】このような問題を解決するため、像担持体への電荷の直接注入による帯電が選まれている。像担持体を表面に直接電荷を注入するためには、抵抗値の低い帯電部材を用い、長い帯電時間をかけることにより像担持体表面に存在する電荷のトラップ単位に帯電電荷を充電部材の比抵抗が1×10¹⁰ Ω cm未満と非常にないことが前掛となり、像担持体表面に生じたキズやピンホールに対して大きな電荷リークをおこしてしまうなどの問題がある。また、十分な帯電を行うために必要な時間も、実用かたべんでけない。

【0017】そこで、特開平6-3921号公報に、像担持体 表面に電荷注入層を設け、それに対して接触帯電部材で 電荷を注入する方法が示されている。これにより以上に 述べた接触帯電装置における諸問題は解決することが可 能となっている。

[0018] 以上のような接触帯電装置に用いる帯電部 材としては、像担特体との接触ニップが大きくとれ、像 担特体表面に均一に接触できる磁気プラシローラが特に 好高に用いられる。

【0019】磁気ブラシローラを用いた接触帯電装置で は、磁気ブラシを構成するひとつひとつの磁性粒子が互 いに接触して導電経路を形成する必要があり、この導電 経路を通じて流れた電荷によって像担持体表面が充電、 帯電されるが、磁気ブラシ中に不純物が混入した場合、 その帯電熱性が変化してしまうという問題がある。例え ば、トナー粒子等がなんらかの原因で磁気ブラシに比較 的多量に混入した場合、こういった問題が現実化する可 能性がある。最近、装置全体の小型化、メンテナンスの 簡易化を実現するために、廃トナーの回収部分を省いた クリーナレスプロセスが協要されているが、とくにこの 場合には転写されずに像担特体上に残ったトナーがクリ ーニングされずに磁気ブラシ中に高い確率で混入してし まる

5

【0020】また、前途したような接触二成分系現像プロセス、AC現像バイアスを高画質化のために用いて、従来のような鉄粉キャリアやフェライトキャリア等のコ 死抵抗が1×10° QCm以下であるような低抵抗コアに樹脂コートを施した磁性キャリアを現像新に使用すると、キャリア付着やトナーカブリが発生し、これらのトナー、現像磁性キャリアが接触帯電部材に混入することによ

り、接触帯電能力が不十分になる場合がある。
【0021】物開平6-222676号公報に、帯電磁気ブラシの接触帯電プロセスを用いた画像形成装置で、帯電磁気 20 ブラシに用いる磁性粒子より、現像剤に用いる磁性キャリアの抵抗を高くして帯電及び現像の交流電圧電源を共通化する提案がなされているが、とくに接触工成分系の現像プロセスを用いた場合、該別細糖に記載されている、フェライト粒子のコート材を変化させて抵抗をコントロールし、精電磁気ブラシ用の磁性粒子と二成分系現(像剤用の磁性キャリアに用いるような場合、フルカラー画像の高調質化を達成することはできない。

[0022]以上のような理由により、細線再現性に優れ、高面像濃度のフルカラー面像が得られる接触に成分 30 系A C 現像プロセスを用いて、かつ低オンン発生が速成できる面像形成方法はこれまで実用化されていない。
[0023]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記 問題を解決することであり、高耐久の像担特体と、細線 再現性に優れたトナー画像の得られる画像形成方法を提 供することにある。

[0024] 更に本発明の目的は、トナーカブリのない 高画質トナー画像が得られる画像形成方法を提供することにある。

【0025】本発明の目的は、上述の問題点を解消した 画像形成方法、とくに二成分系現像剤と接触帯電プロセ スを用いた画像形成方法を提供することにある。

[0026] 本発明の目的は、オゾンの発生を抑制され、キャリア付着の発生がない、細線再現性に優れた高 画質トナー画像が得られる画像形成方法を提供すること にある。

【0027】本発明の目的は、接触帯電磁気ブラシを用いた画像形成方法において、トナーが高転写効率であり、またトナーカブリのない画像形成方法を提供するこ

とにある。

[0028]

【課題を解決するための手段】本発明は、以下の通りで ある。

- (1) 帯電部材に電圧を印加し、像担持体を帯電させる 帯電工程と、像露光を行うことにより、帯電された前記 像担持体上に静電潜像を形成させる潜像形成工程と、磁 性キャリアとトナーを含む二成分系現像剤を表面に担持 する現像剤担持体を前記像担持体に対向して配置させ、 前記二成分系現像剤のトナーを、前記像担持体表面に保 持された前記静電潜像に転移させてトナー像を形成させ る現像工程と、前記トナー像を転写材に転写させる転写 工程とを含む画像形成方法において、前記像担持体は、 表面抵抗が1×10¹⁰ ~1×10¹⁶ Ωcmであり、前記磁性キャ リアは、キャリアコア粒子とその上に少なくとも2層以 上の積層からなる樹脂被覆層を有し、前記キャリアコア 粒子はフェライト粒子であり、前記磁性キャリアの樹脂 被覆層の最下層は金属酸化物微粒子を含有する熱硬化系 樹脂であり、且つ、その上層は重合法により被覆された 熱硬化系樹脂であり、前記磁性キャリアは、個数平均粒 径が5~100μmであり、該個数平均粒径の1/2倍径以 下の分布累積値が10個数%以下であり、前記現像工程 は、前記現像剤担持体上に担持された前記二成分現像剤 からなる現像剤磁気ブラシを前記像担持体に接触させな がら交番電界を印加させて行われることを特徴とする画 像形成方法。
 - (2) 前記磁性キャリアは、比抵抗が1×10¹² Ωcm以上であることを特徴とする(1)の画像形成方法。
- (3) 前記像担特体は、アモルファスシリコン系感光体 であることを特徴とする(1)又は(2)の画像形成方 法。
- (4) 前記像担持体は、表面層が電荷注入層である感光 体であることを特徴とする(1) 又は(2) の画像形成 たせ
- (5) 前記帯電工程において、前記帯電部材が接触帯電部材であることを特徴とする(1)~(4)のいずれかの画像形成方法。
- (6) 前記接触帯電部材は、帯電用磁性粒子から成る磁 気ブラシであることを特徴とする (5) の画像形成方
- (7) 前記磁性キャリアは、樹脂被覆層の最表層が、シ リコーン系樹脂であることを特徴とする(1)~(6) のいずれかの画像形成方法。
 - (8) 前記樹脂被暖層における最下層の上層である。前 配重合法により被覆された熱硬化系樹脂が、金属酸化物 総粒子を含有することを特徴とする(1)~(7)のい ずれかの画像形成方法。
 - (9) 前記樹脂被覆層における前記金属酸化物徴粒子は、α-Fe2O1及び/又はマグネタイトであることを 特徴とする(1)~(8)のいずれかの画像形成方法。

- 7
 (10) 前記樹脂被覆層の熱硬化系樹脂はフェノール樹脂であることを特徴とする(1)~(9) のいずれかの画像形成方法。
- (11) 現像剤担特体の回転の進行方向と像担特体の回転の進行方向が、対向して配置させた対向部において、 互いにカウンター方向であることを特徴とする(1)~
- (10) のいずれかの画像形成方法。
- (12) 前記二成分系現像剤のトナーは、重量平均粒径 が1~10μmであることを特徴とする(1)~(1

1) のいずれかの画像形成方法。

[0029]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 【0030】本発明者等が詳細な機割を行ったところ、 像担特体として、アモルファスシリコン系の像担特体や 電商注入層を有する像担特体のように表面抵抗が1×10 10~1×10¹⁶ start のある感光体を用い、接触二成分系A C現像方式で現像を行うような場合、二成分系現像剤を 構成する磁性キャリアとして、従来の鉄粉キャリアやフ ェライトキャリアを用いると、キャリア付着やトナーカ ブリが著しく発生することが見受けられた。

【0031】すなわち、上記のように表面抵抗が比較的 低い像担特体と、従来の鉄約キャリアやフェライトキャ リアのような比抵抗の低い磁性キャリアを用いた現像形 を合わせて使用する場合、像担特体上の静電潜像の電位 が、接触して指線する磁性キャリアを介してリークして しまい、静電潜像電位が現像バイアス電位に近づくよう に変化してしまい、その結果、カグリ取り電位が低くな り、トナーカブリを発生する。また、現像バイアス電圧 を印加した際に電荷が磁性キャリアに注入され、それが 原因でキャリアが帯電してキャリア付着も同時に起こり やすくなっていることが判った。

【0032】従って、この現象を防ぐためには高抵抗な 磁性キャリアを用いることが効果的であることを見いだ。 した。具体的には、像担特体の表面抵抗がおおよそ1×1 $0^{10}\sim$ 1×10^{16} Ω cmの範囲にある場合、磁性キャリアの比。 抵抗が 1×10^{12} Ω cm以上であれば、その効果を発揮する ことができる。

【0033】しかし、フェライト粒子のように比抵抗が 1×10¹⁰ Q cu未満の抵抗の低い粒子をコアとして、この上に従来のように樹脂をコートして作製した磁性キャリ アの場合、通常のコート最では十分に抵抗が高くならず、また抵抗を高めようとコート量を多くしても、コートムラによって生じる薄いコート層の部分が電荷のリークサイトとなってしまい、結局、キャリア付着や注入カブリを防ぐことはできない。

【0034】そこで、本発明者等は、磁性キャリアのコ ア粒子としてフェライト粒子を用いてもカブリがなく、 またキャリア付着のない高調質画像を提供できるフェラ イトキャリアの高抵抗化の方法を見出し、このような磁 性キャリアを用いた現像剤と、アモルファスシリコン系 80

の像担特体や電荷注入層を有する像担特体等の表面抵抗 が低い像担特体とを組み合わせて使用することで本発明 に至った。

【0036】アモルファスシリコン系感光体は、シラン 系の原料ガスを用いて、高周波やマイクロ波を原料ガス の分解エネルギー源として用いたプラズマCVD法により 形成することができる。表面層が電荷性入層である感状 体としては、感光体の最外層として電荷性入層を有して いる構成であれば特に削限はなく、電荷注入層の下層の 層構成としては、下引層、電荷注入防止層、電荷発生 電荷輸送層等が適宜設けられているものも好まし い。

【0037】電荷注入層としては、絶縁性でかつ透光性 のバインダー樹脂中に、表面抵抗を調整するために導電 性微粒子を分散したものが好ましく用いられる。絶縁性 でかつ透過性のバインダー樹脂としては、アクリル樹 脂、ポリカーボネート樹脂、フェノール樹脂等が用いら れる。また、導電性微粒子としては、SnOz微粒子、 酸化亜鉛微粒子、酸化チタン微粒子等が用いられる。 【0038】帯電工程において帯電部材として磁気ブラ シを用いる場合、この電荷注入層を、電圧を印加された 帯電磁気プラシが接触することで、あたかも像担特体の 導電基体に対して導電性微粒子が無数の独立したフロー ト電極のように存在し、これらのフロート電極が形成す るコンデンサーに充電を行うような作用を期待すること ができる。従って、接触帯電部材に印加した電圧と像担 持体表面電位は等しい値に収束し、印加する電圧も最小 限のもので良いという効果も認められる。

 0¹⁶ Ωcmを超える場合は、電荷が十分に注入されず、像 担特体の帯電不良領域に不必要にトナーが乗ってしまう いわゆる帯電ポジゴーストが発生することがある。

【0040】なお、本発明で用いた像担特体の表面抵抗 の測定方法について述べる。像担特体表面に、有効電極 長さ2cmで、電極関距離120μmのくし塑電極を全蒸着 し、抵抗測定装置(ヒューレットバッカード社製414 0BpAMATER)にて100Vの電圧を印加させて測定 ナス

【0041】また、以上のように像担特体の抵抗が1×1 10 $10^{10} \sim 1 \times 10^{16}$ Ω cmの能阻にあっても、帯電部材の比抵抗が適当な範囲になければ、適正に帯電は行われないことがある。これは帯電部材の構成によって画整される必要があるが、例えば帯電用磁性粒子で構成される帯電磁気プラシを用いる場合、 $1 \times 10^{5} \sim 15 \times 10^{10}$ Ω cmの比抵抗の帯電用磁性粒子で構成された帯電磁気プラシが良好な帯電性を示す。特に好ましくは $1 \times 10^{5} \sim 15 \times 10^{7}$ Ω cmである。また、他の接触部材、例えば帯電ローラの場合では、導電器破量気ブラシを構成する試性粒子は、例えば銃、コバ 20 $10^{5} \sim 10^{5}$ $10^{5} \sim 10^{5}$ 1

【0042】例えば、水素還元処理したZn-Cuフェ ライト、酸化処理したマグネタイトなどを用いることが できる。また、磁性金属酸化物と導電性微粒子(例え ば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化スズ等)とを、ポリカ ーボネート、シリコーン樹脂、アクリル樹脂等のバイン ダー樹脂中に分散させたバインダー型の磁性粒子、ある いは該バインダー型磁性粒子を適切なコート樹脂でコー トしたものを用いることもできる。本発明に用いられる 二成分系現像剤の磁性キャリアは、磁性キャリアの比抵 抗が 1×10^{12} Ω cm以上であり、キャリアコア粒子とその 上に少なくとも2層以上の積層からなる樹脂被覆層を有 し、前記キャリアコア粒子はフェライト粒子であり、前 記磁性キャリアの樹脂被覆層の最下層は金属酸化物微粒 子を含有する熱硬化系樹脂であり、且つ、その上層は重 合法により被覆された熱硬化系樹脂であり、前記磁性キ ヤリアは、個数平均粒径が5~100μmであり、該個数平 均粒径の1/2倍径以下の分布累積値が10個数%以下で ある。

【0043】磁性キャリアの比抵抗は、 1×10^{12} Ω cm以上が好ましく、より好ましくは $5\times10^{12}\sim1\times10^{15}$ Ω cmである。

【0044】尚、本発明に用いられる磁性キャリア又は キャリアコア粒子の比抵抗は、図3に示す調定装置を用 いて測定出来る。セルEに、磁性キャリアスはキャリア コア粒子を充填し、販充填磁性キャリア又はキャリアコ ア粒子に按するように電極21及び22を配し、該電極 20

間に電圧を印加し、そのとき流れる電流を測定することにより比抵抗を求める方法を用いる。本発明における比抵抗の測定条件は、充填磁性キャリア又はキャリアコア 粒子と極極との接触面積 S = 約2.3cm²、厚み d = 約2m、上電電極 2 2 の荷重180g、測定電界強度を5×10*V/nとする。

10

【0045】本発明に用いられる磁性キャリアのキャリ アコア粒子としては、磁性を示すMO・Fe2O1又はM Fe2O4の一般式で表されるマグネタイト、フェライト 粒子を好ましく用いることができる。ここで、Mは2個 あるいは1価の金属イオンMn、Fe、Ni、Co、C u、Mg、Zn、Cd、Li等が相当し、Mは単独ある いは複数の金属として用いることができる。例えばマグ ネタイト、γ酸化鉄、Mn-2n系フェライト、Ni-Zn系フェライト、Mn-Mg系フェライト、Ca-M g系フェライト、Li系フェライト、Cu-Zn系フェ ライトといった鉄系酸化物を挙げることができる。 【0046】本発明に用いられる磁性キャリアはキャリ アコア粒子上に積層された樹脂被覆層を有しているが、 樹脂被覆層の最下層である、キャリアコア粒子からの1 層目は熱硬化系樹脂に金属酸化物微粒子が含有された状 態となっており、その上にまた、2層目として重合法に より被覆された熱硬化系樹脂層を有する構成となってい る。2層目の樹脂被覆層は樹脂だけであっても構わない が、α-Fe₂O₃などの比抵抗の高い金属酸化物微粒子 を含有していることが好ましい。それは、2層目は重合 法によって形成されるので、被覆層の厚みを増し、均一 に被覆して、キャリア抵抗をいっそう高めるのに好まし

[0047] また、本発明に用いられる磁性キャリアは、上記の構成に更に最表層として3層目を設けてもよく、最表層の樹脂としてシリコーン系樹脂を用いるとトナー汚染、樹脂層の摩耗などに対する耐久性付与の点から好主しくなる。

ら好ましくなる。 【0048】上記磁性キャリアの1層目の樹脂被覆層に 用いられる熱硬化系樹脂としては、具体的には例えば、 フェノール樹脂、変性フェノール樹脂、マレイン樹脂、 アルキド樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、無水マレ イン酸ーテレフタル酸ー多価アルコールの重縮合によっ て得られる不飽和ポリエステル、尿素樹脂、メラミン樹 脂、尿素-メラミン樹脂、キシレン樹脂、トルエン樹 脂、グアナミン樹脂、メラミンーグアナミン樹脂、アセ トグアナミン樹脂、グリプタール樹脂、フラン樹脂、シ リコーン樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹 脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリウレタン樹脂等を挙 げることができる。上述した樹脂は、単独でも使用でき るがそれぞれを混合して使用してもよい。また、熱可塑 性樹脂に硬化剤などを混合し硬化させて使用することも できる。その中でも アクリル樹脂を用いることが好ま LVW

【0049】また、2層目に用いられる熱硬化系樹脂と しては、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、フェノール 樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポ リイミド樹脂、セルロース樹脂、ポリエーテル樹脂など の非ビニル縮合系樹脂を用いることができる。その中で も、フェノール樹脂を用いることが好ましい。

11

[0050] 本発明に用いられる磁性キャリアの製造方法としては、まず、前配キャリアコア粒子に 1層目の樹脂接覆層を設ける。その方法としては攪粋羽根を有する。キサーなどにキャリアコア紅子を入れ、攪拌羽根による剪斯広力を加えながら被覆樹脂層となる樹脂溶液(以下、「樹脂被覆溶液」という)を注ぎ込み、ミキサーを形成させる方法が挙げられる。この他にも、キャリアコア粒子をエアーを利用して浮遊流動させながら被覆樹脂溶液をスプレーしてキャリアコア粒子を面に徐々に被覆値を形成させる方法やスプレードライ法などが挙げられる。

【0051】上記の方法によりキャリアに1層目の樹脂 被慶屬を形成させた後は、加熱処理によって樹脂層を硬 20 化させるが、この時の処理温度は100~300℃の範囲が好 ました。

【0052】また、2層目の樹脂被覆層に重合法により 熱硬化系樹脂を披覆させた層である。重合法による樹脂 被腹層はキャリアコア粒子をゆーに被覆できる点で優れ ている。従って、本発明に用いられる磁性キャリアのよ うに抵抗の低いフェライト粒子のキャリアコア粒子を用 いて、上記のようにして1層目に樹脂被慶屬を設けてや や抵抗を上げておいて、更に重合法により2層目を被覆 することで、磁性キャリアとして抵抗を高めることが可 8 能となるのである。

【0053】重合法によるキャリアコア粒子の被覆方法としては、例えば、エボキシ樹脂で被覆する場合は、その出発原料となるビスフェノール類とエピクロルヒドリンを用い、関係にフェノール樹脂の場合はフェノール類とアルデヒド類、尿素樹脂の場合は尿素とアルデヒド類、メラミン樹脂の場合はスラミンとアルデヒド類等を用いて直接、重合反応により被覆させるのである。具体例としてフェノールとホルマリンを堪塞性触媒の存在下に上配のようにして得られた1層目の樹脂被優層を有するキャリアコア粒子を入れ、キャリアコア粒子の表面上でフェノールとホルマリンの縮合重合反応による硬化を進めることで、2層目であるフェノール樹脂層を形成させるのである。

【0054】尚、上記磁性キャリアの製造においては、 1層目の樹脂拡張層には金属酸化物微粒子を分散してあ ることが必須である。これは、1層目に金属酸化物微粒 子を入れておくと粒子表面に金属酸化物微粒子による微 小な凹凸が生じ、重合による2層目の樹脂被凝層の形成 5000

が容易になるためである。また2層目の樹脂被獲層には 金属酸化物微粒子の分散は、必須ではないが、分散させ た方が被獲層の均一性や被獲層を厚くしてキャリアの抵 抗を高められる点で好ましい。

[0056] 親油化処理は、シラン系カップリング剤や チタネート系カップリング剤などのカップリング剤で金 属酸化物徴粒子を処理するか、界面活性剤を含む水性溶 域中に金属酸化物徴粒子を分散させることにより表面を 超過化する等の方法がある。

【0057】ここでいうシラン系カップリング剤として は、疎水性基、アミノ基あるいはエポキシ基を有するも のを用いることができる。疎水性基をもつシラン系カッ プリング剤として例えば、ビニルトリクロルシラン、ビ ニルトリエトキシシラン、ビニルトリス(βーメトキ シ) シラン等を挙げることができる。アミノ基をもつシ ラン系カップリング剤としては、γーアミノプロビルト リエトキシシラン、N-β (アミノエチル) -γ-アミ ノプロピルトリメトキシシラン、N−β(アミノエチ ル) - γ - アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N -フェニルーッーアミノプロピルトリメトキシシラン等 が挙げられる。エポキシ基をもつシラン系カップリング 剤としては、γーグリシドキシプロピルメチルジエトキ シシラン、ァーグリシドキシプロピルトリエトキシシラ ン、β-(3, 4-エポキシシクロヘキシル) トリメト キシシラン等が挙げられる。

(0 【0058】チタネート系カップリング剤としては、例 えば、イソプロビルトリイソステアロイルチタネート、 イソプロビルトリドデシルベンゼンスルホニルチタネート、イソプロビルトリス(ジオクチルビロホスフェート)チタネート等を挙げることができる。

【0059】界面活性剤としては、市販の界面活性剤をそのまま使用することができる。

[0060] 本発明に用いられる磁性キャリアの粒径 は、個数平均粒径で5~100μmであることが好適であ り、より好ましくは10~70μmである。個数平均粒径が5 μm未満では、特に本発明の画像形成方法のような、接 庶二成分系現像プロセス、AC現像バイアスを用いる現 像方式の場合、いかに上記のごとき実質的に高抵抗の現 像磁性キャリアであってもキャリア付着を免れ得ない場 合がある。また、個数平均粒径が100μπを超えると、本 発明の目的である紐線再現性に優れた高画質トナー画像 が得られない場合がある。

[0061]また、磁性キャリアの個数平均粒径の1/2倍径以下の分布現積値が10個数%以下であることが必要である。10個数%を超えると、とくには個数平均粒径が30μに下であるような場合、微粉の現像磁性キャリアがキャリア付着しやすくなり、上記の高抵抗化の効果が失われる場合がある。より好ましくは、個数や物粒径の1/2倍径以下の分布果積値が0~5個数%である。磁性キャリアの粒度分布を制御する方法としてはメッシュフルイによる筋分によって粗粉及び微粉除去するなどの方法の他に、筋後に黒力分級により、キャリアの敷粉及が超粉を除去する方法を挙げることができる。本発明における磁性キャリアの粒径の測定方法は以下の通りである。本発明に用いられる磁性キャリアの粒径は、走電半頻微鏡(100~5000倍)によりランダムに粒径0.1 20μ以上のキャリア粒そ300個以上抽出し、ニレコ社

(株) 製の画像処理解析装置Uzzexiにより水平方向フェ レ径をもって磁性キャリアの粒径として測定し、個数平 均粒径を算出するものとする。この条件で測定した個数 基準の粒度分布より個数平均粒径の1/2倍径累積分布 以下の累積割合を求め、1/2倍径累積分布以下の累積 値を計算する。

【0062】本発明に用いられる磁性キャリアの磁化の 強さは、磁性キャリアの磁場79.6kA/m (lkエルステッ ド) における磁化の強さ (σ1000) が4000~32000kA/m² (40~320emu/cm3) 範囲にあることが好適である。磁化 の強さ (σ1000) が4000kA/m² (40emu/cm³) 未満である ときは、磁性キャリア粒子が現像剤担持体に十分に保持 されなくなり、キャリア付着をする場合がある。磁化の 強さ (σ1000) が32000kA/m² (320emu/cm³) を超えると きは、現像剤磁気ブラシの密度が粗くなり、ドット再現 性が悪くなるとともに、キャリア間の磁気的シェアが大 きくなってしまい、耐久後の磁性キャリア及びトナーの 劣化が起こり、画像に悪影響があらわれることがある。 磁性キャリアとしては、MO·Fe 203またはMFe204の一般式 40 であらわされるマグネタイト、フェライト等を好ましく 用いることができ、ここでMは2価あるいは1価の金属イ オン、例えばMn、Fe、Ni、Co、Cu、Mg、Zn、Cd、Liなど が相当し、Mは単独あるいは複数の金属であるが、これ らを適宜組み合わせてを用いることで磁化の強さを調整 することができる。なお、本発明において、磁性キャリ アの磁化の強さを磁場79.6kA/mで規定するが、画像形成 装置に現像剤が適用される場合、現像剤に作用する磁場 は、画像形成装置外への磁場の漏洩を大きくしないた め、または磁場発生源のコストを低く抑えるために、市 50

販されている多くの画像形成装置において数十から百数 トはAleとされている。そこで、本発明では、画像形成装 置内で実際に現像剤に作用する磁場の代表的な値として、6 kk/miにおける磁性キャリアの磁化の強さを規定した、磁場の。 た、本発明に用いられる像世時体の帯電方法としてはコ ロナ帯電器を用いる方法も挙げるとができるが、磁場の 好ましくは特電部材としては、帯電ファーブラシ、磁 プラシ、樹脂ローラなどの検触帯電部材を用いる接触帯 電方法が挙げられえる。この中で、より均一な帯電と高 耐外性を達成することできる点で磁気ブラシを用いるの が終ましい。

【0063】像担停体の帯電部材に、磁性粒子で構成された磁気ブラシを用いる場合、前述したように該蹠性粒子の比抵抗は1×10°~1×10° の電であることが好ましいが、これは本発明の現像剤の磁性キャリアの比抵抗に比較してかなり低抵抗であり、帯電磁気ブラシに用いる磁性粒子の磁場79.6kA/m (1kエルステッド) における磁化の強さが十分高くない場合、該磁性粒子が像担持体にキリア付着する傾向がある。このため、帯電磁気ブラシに用いる磁性粒子は少なくとも現像剤の磁性キャリアより高い磁気力が必要であり、79.6kA/m (1kエルステッド) における磁化の強さが20000kA/m² (200emu/cm²) 以上であることが好ましい。

【0064】本発明における磁性キャリア、帯電用磁性 粒子の磁気特性は、理研電子(株)社製の振動磁場型磁 気特性自動記録装置BHV-30を用いて測定することができ る。磁性キャリアの磁気特性値は79.6kA/m(lkエルステ ッド) の外部磁場を作り、そのときの磁化の強さを求め る。磁性キャリアは円筒状のプラスチック容器に十分密 になるようにパッキングした状態に作製する。この状態 で磁化モーメントを測定し、試料を入れたときの実際の 重量を測定して、磁化の強さ (Am²/kg (emu/g)) を求 める。次いで、キャリア粒子の真比重を乾式自動密度計 アキュピック1330 (島津製作所(株) 社製) により求 め、磁化の強さ (Am²/kg (emu/g)) に真比重を掛ける ことで磁性キャリアの磁化の強さ(kA/m² (emu/cm³)) を求める。帯電用磁性粒子の磁化の強さも同様に求める ことができる。本発明において比較的低磁気力の磁性キ ャリアを用いる場合、現像剤担持体の回転と像担持体の 回転が互いにカウンター方向である現像方式を好ましく 用いることができる。この方式では、現像剤担持体の回 転と像担持体の回転が互いに順方向である現像方式に比 校して、同じプロセススピードでは、像担持体の一部分 に対して接する現像剤磁気ブラシの量、すなわちトナー の絶対量が増えるため、高画像濃度でドット抜けのない 高品位画像が期待できる。

【0065】磁気力の高い磁性キャリアを用いる場合、 現像剤担特体の回転と像担特体の回転が互いにカウンタ 一方向である現像方式を用いて、本発明のごとき接触二 成分系AC現像を行う場合、現像列担特体の回転と像相 特体の回転が互いに関方向である現像方式に比較して、 制値な現像利磁気ブラシにより面像にスジ目があらわれ るいわゆるスキャベンジングが超こりやすくなる。これ は、現像利磁気ブラシはが後及び階像に乗ったトナー に、より衝撃力が強く接するためである。しかし、本巻 明の画像形成方法のように比較的低磁気力の現像磁性キ サリアを用いる場合は、現像利磁気ブラシが比較的ソフトに後担特体及びトナー画像に接するため、スキャベン ジングが起こりにくい。

【0066】本発明の画像形成方法における現像工程は、現像利磁気ブランによる接触二成分系AC現像方式であり、現像刺磁気ブランによる接触二成分系AC現像方式であり、現像刺磁気ブランに上間加する交番電界が500 旧未満である場合、いかに本発明のごとき実質的に高抵抗の磁性キャリアであっても、現像剤の磁性キャリアを適じて電荷が像担特体に注入されてしまい、キャリア付着してしまう場合がある。また、日加する交番電界が500円を超える場合、電界に対してトナーが追随できず画質低下を招きやすい。

【0067】現像工程において印加する交響電界としては、従来の正弦波、三角波あるいは担形波を用いることができるが、波形を適切に制御した交響電界を用いることもできる。例えば、健規特体から現像剤担特体にトナーを向かわせる第1電圧と、服象剤担特体から像担特体にトナーを向かわせる第2電圧と、販新1電圧を32電圧の間の第3電圧で彼形のパターンを形成させるような交番電界を用いることができるが、このような場合も、その波形の繰り返しパターン1周期に対して周波数が本発明における交番電界の周波数の範囲、すなわち500~500 2012であることが好適である。

【0068】本発明に用いられる二成分系現像剤を構成するトナーは、重量平均粒径が1~10μmの範囲であり、個数平均粒径(D1)の1/2倍径以下の分布累積値が上の分布累積値が上の分布累積値が10μmであることが好適である。重量平均粒径10μmを超えるトナー粒径では、潜像を現像するトナー粒子1個が大きくなるために、本発明の目的である高精細なトナー像は得られない傾向になる。より好ましくは重量平均粒径でをμmである。

【0069】本発明で使用するトナー粒径の測定方法の 具体例を示す。

【0070】純水100~150mlに界面活性剤(アルキルベンゼンスルホン酸塩)を0.1~5ml 筋加し、これに測定試料を2~20mg能加する。試料を影濁した電解液を超音波分散器で3分間分散処理して、レーザスキャン粒度分布アナライザーC1S-100(GALAI社製)を用いて粒度分布等を測定する。本発明では0.5~60μmの粒子を測定して、この条件で測定した個級平均粒径、重量平均粒径をコンピュータ処理により求める。

【0071】本発明に用いられる二成分系現像剤を構成 するトナーに使用される結準構能としては、オイル塗布 する装置を有する加熱加圧ローラ定着装置を使用する場 合には、下記の結準樹脂の使用が可能である。

16

【0072】例えば、ポリスチレン、ポリーp-クロル スチレン、ポリビニルトルエン等のスチレン及びその置 換体の単重合体;スチレン-p-クロルスチレン共重合 体、スチレンービニルトルエン共重合体、スチレンービ ニルナフタリン共重合体、スチレンーアクリル酸エステ ル共重合体、スチレンーメタクリル酸エステル共重合 体、スチレンーαークロルメタクリル酸メチル共重合 体、スチレンーアクリロニトリル共重合体、スチレンー ビニルメチルエーテル共重合体、スチレンービニルエチ ルエーテル共重合体、スチレンービニルメチルケトン共 重合体、スチレンーブタジエン共重合体、スチレンーイ ソプレン共重合体、スチレンーアクリロニトリルーイン デン共重合体等のスチレン系共重合体:ポリ塩化ビニ ル、フェノール樹脂、天然変性フェノール樹脂、天然樹 脂変性マレイン酸樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹 脂、ポリ酢酸ビニル、シリコーン樹脂、ポリエステル樹 脂、ポリウレタン、ポリアミド樹脂、フラン樹脂、エポ キシ樹脂、キシレン樹脂、ポリビニルブチラール、テル ペン樹脂、クマロンインデン樹脂、石油系樹脂等が使用 できる。

【0073】オイルを殆ど塗布しない加熱加圧ローラ定 着方式においては、像担持体上のトナー像の一部がロー ラに転移するオフセット現象、及び像担持体に対するト ナーの密着性が重要な問題である。より少ない熱エネル ギーで定着するトナーは、通常保存中もしくは現像器中 でブロッキングもしくはケーキングしやすい性質がある ので、同時にこれらの問題も考慮しなければならない。 それゆえ、本発明においてオイルを殆ど塗布しない加熱 加圧ローラ定着方式を用いるときには、結着樹脂の選択 がより重要である。好ましい結着樹脂としては、架橋さ れたスチレン系共重合体もしくは架橋されたポリエステ ル等が挙げられる。オイルを殆ど途布しない加熱加圧ロ ーラ定着方式に好ましく用いられる架橋されたスチレン 系共重合体のモノマーとしては、アクリル酸、アクリル 酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、アク リル酸ドデシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸-2 ーエチルヘキシル、アクリル酸フェニル、メタクリル 酸、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタク リル酸プチル、メタクリル酸オクチル、アクリロニトリ ル、メタクリロニトリル、アクリルアミド等の二重結合 を有するモノカルボン酸もしくはその置換体;マレイン 酸、マレイン酸プチル、マレイン酸メチル、マレイン酸 ジメチル等の二重結合を有するジカルボン酸およびその 置換体;塩化ビニル、酢酸ビニル、安息香酸ビニル等の ビニルエステル類;エチレン、プロピレン、ブチレン等 50 のエチレン系オレフィン類;ビニルメチルケトン、ビニ ルヘキシルケトン等のビニルケトン類; ビニルメチルエ ーテル、ビニルエチルエーテル、ビニルイソプチルエー テル等のビニルエーテル類等のビニル単量体等が単独も しくは2つ以上用いられる。

【0074】架橋されたスチレン系共重合体を得るために用いる架橋列としては、主として2個以上の重合可能な工重結合を有する化合物が用いられ、ジビニルベンゼン、ジビニルナフタレンの方音族ジビニル化合物;エチレングリコールジアクリレート、1、3ープタンジオールジメタクリレート、1、3ープタンジオールジメタクリレート、1、3ープタンジオールジメタクリント等の二重結合を2億有するカルボン酸エステル;ジビニルアニリン、ジビニルエーテル、ジビニルスルフィド、ジビニルスルホンジビニル化合物、3個以上のビニル基を有する化合物等が単独もしくは混合物として用いられる。架橋列は、結着樹脂を表準にした場合、0.01~10質量%(好ましくは0.05~5質量%)を結着樹脂を合成時に使用することが、副オフセット性及び定着性の成で好ましい。

【0075】加圧定着方式を用いる場合には、圧力定着 トナー用結着樹脂の使用が可能であり、例えばポリエチ 20 レン、ポリプロピレン、ポリメチレン、ポリウレタンエ ラストマー、エチレンーエチルアクリレート共重合体、 エチレンー酢酸ビニル共重合体、アオノマー樹脂、ス チレンープジエン共重合体、スチレンーイソプレン共 重合体、総状飽和ポリエステル、パラフィン等がある。

【0076】本発明に用いられる二成分系現像剤を構成 するトナーには、荷電制御性をトナー粒子に配合(内 添) またはトナー粒子と混合 (外添) して用いることが 好ましい。荷電制御剤によって、現像システムに応じた 最適の荷電量コントロールが可能となり、特に本発明で 30 は粒度分布と荷電とのバランスをさらに安定したものと することが可能であり、荷電制御剤を用いることで粒径 の小さなトナーから大きなトナーまで適当な帯電量を与 える結果、効率のよい現像が可能となり高画質画像が得 られる。本発明に用いられる正荷電制御剤としては、ニ グロシン及び脂肪酸金属塩による変性物;トリブチルベ ンジルアンモニウムー1ーヒドロキシー4ーナフトスル フォン酸塩、テトラブチルアンモニウムテトラフルオロ ボレート等の四級アンモニウム塩;ジブチルスズオキサ イド:ジオクチルスズオキサイド、ジシクロヘキシルス 40 ズオキサイド等のジオルガノスズオキサイド;ジプチル スズボレート、ジオクチルスズボレート、ジシクロヘキ シルスズボレートを単独で或いは2種類以上組み合わせ て用いることができる。これらの中でもニグロシン系、 四級アンモニウム塩等の荷電制御剤が特に好ましく用い

【0077】本発明に用いられる負荷電性制御剤として は、例えば有機金属錯体、キレート化合物が有効で、そ の例としてはアルミニウムアセチルアセトナート、鉄

(II) アセチルアセトナート、3, 5-ジーtertープチ 50

ルサリチル酸クロムがある。特にアセチルアセトン金属 錯体 (モノアルキル置換体及びジアルキル置換体を包含 する)、サリチル酸系金属錯体(モノアルキル置換体及 びジアルキル置換体を包含する)または塩が好ましく、 特にサリチル酸系金属錯体またはサリチル酸系金属塩が 好ましい。

18

【0078】上述した荷電制御剤(結着樹脂としての作用を有しないもの)は、微粒子状として用いることが昇ましい。この場合、この荷電制御剤の圏数平均粒径は、具体的には、4μm以下(さらには3μm以下)が好ましい。トナーに内孫する際、このような荷電制御剤は、結着樹脂100質量節に対して0.1~20質量節(さらには0.2~10質量節)用いることが好ましい。

【0079】また、本発明に用いられる二成分系現像剤 を構成するトナーには、シリカ微粉末を添加することが 好ましい。トナーとシリカ微粉末を組み合わせると、ト ナー粒子と磁性キャリアまたは現像剤担持体表面の間に シリカ微粉末が介在することで摩耗は著しく軽減され る。これによって、トナー及び磁性キャリア又は/およ び現像剤担持体の長寿命化がはかれると共に、安定した 帯電性も維持することができ、長期の使用にも、より優 れたトナー及び磁性キャリアを有する二成分系現像剤と することが可能である。特に重量平均粒径が10μm以下 のトナーの場合には、比表面積が、重量平均粒径が10μ mより大きいトナーに比べて大きくなり、摩擦帯電のた めにトナー粒子と磁性キャリアを接触させた場合、重量 平均粒径が10μmより大きいトナーよりトナー粒子表面 と磁性キャリアとの接触回数が増大し、トナー粒子の摩 耗や磁性キャリアの汚染が発生しやすくなるが、このよ うな場合においても前記のようにシリカ微粉末を添加す ることにより良好な二成分系現像剤とすることが可能と

【0080】シリカ微粉末としては、乾式法および渥式 法で製造したシリカ微粉末をいずれも使用できるが、耐 フィルミング、耐入性の点からは乾式法によるシリカ微 粉末を用いることが好ましい。ここで言う乾式法とは、 例えばケイ繋ハロゲン化合物の蒸気相酸化により生成す るシリカ微粉末の製造法である。

[0081]一方、本発明に用いられるシリカ微粉末を 湿式法で製造する方法は、従来公知である種々の方法が 適用できる。

【0083】上記シリカ微粉末のうちで、BET法で測定した窒素吸着による比表面積約50m²/g以上(特に50~400m²/g)の範囲内のものが良好な結果を与える。トケー100質量部に対してシリカ微粉末0.01~8質量部、好ましくは0.1~5質量部使用するのが良い。BET比衷面積

[0084]シリカ微粉末は一般的には負荷電性であるので、正荷電性シリカ微粉末を得る方法としては、上述した未処理のシリカ微粉末を、偶像に窒素原子を少なくとも1つ以上有するオルガノ基を有するシリコンオイルで処理する方法、あるいは窒素含有のシランカップリング新で処理する方法、またはこの両者で処理する方法がある。

【0085】本発明において正荷電性シリカとは、ブロ 20 ーオフ法で測定した時に、飲物キャリアに対しブラスの トリボ電荷を有するものをいう。本発明に用いられる二 成分系現像剤を構成するトナーに用いるシリカ微粉末 は、上述のように必要に応じてシランカップリング剤で 处理され、更に疎水化の目的で有機ケイ素化合物などで 処理されていても良く、シリカ微粉末と反応あるいは物 理吸着する下記処理剤で処理される。

【0086】そのような処理剤としては、例えばヘキサ メチルジシラザン、トリメチルシラン、トリメチルクロ. ルシラン、トリメチルエトキシシラン、ジメチルジクロ ルシラン、メチルトリクロルシラン、アリルジメチルク ロルシラン、アリルフェニルジクロルシラン、ベンジル ジメチルクロルシラン、プロムメチルジメチルクロルシ ラン、αークロルエチルトリクロルシラン、βークロル エチルトリクロルシラン、クロルメチルジメチルクロル シラン、トリオルガノシリルメルカプタン、トリメチル シリルメルカプタン、トリオルガノシリルアクリレー ト、ビニルジメチルアセトキシシラン、ジメチルエトキ シシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジフェニルジエ トキシシラン、ヘキサメチルジシロキサン、1,3-ジ 40 ビニルテトラメチルジシロキサン、1,3-ジフェニル テトラメチルジシロキサン、および1分子当り2~12 個のシロキサン単位を有し、末端に位置する単位にそれ ぞれ1個当たりのSiに結合した水酸基を含有するジメ チルポリシロキサンがある。これらは1種あるいは2種 以上の混合物で用いられる。上記処理剤は、シリカ微粉 末を基準にして1~40質量%を使用するのが好ましい。

【0087】シリカ微粉末の代わりにBET比表面積50 ~400m²/gの酸化チタン微粉末(TiOz)を用いても良い。さらに、シリカ微粉末と酸化チタン微粉末の混合粉

体を用いてもよい。

【0088】本発明に用いられる二成分系現像剤を構成するトナーには、フッ素含有重合体の微粉末(例えばポリテトラフルオロエチレン、ポリビニリデンフルオライドま成はテトラフルオロエチレンービニリデンフルオライド共重合体の微粉末)を添加することも可能である。特に、ポリビニリデンフルオライド微粉末が流動性及び研磨性の点で好ましい。トナーに対する添加量は0.01~2.0質量%が好ましく、ちに近好ましくは0.02~1.0質量%である。

20

【0089】また、本発明に用いられる二成分系現像剤 を構成するトナーには着色剤としては従来より知られて いる染料及び/または顔料が使用可能である。例えば、 カーボンプラック、フタロシアニンブルー、ピーコック ブルー、パーマネントレッド、レーキレッド、ローダミ ンレーキ、ハンザイエロー、パーマネントイエロー、ベ ンジジンイエロー等を使用することができる。その含有 量として、結着樹脂100質量部に対して0.1~20質量部、 好ましくは0.5~20質量部、さらにトナー像を定着した OHPフィルムの透過性を良くするためには12質量部以 下が好ましく、さらに好ましくは0.5~9質量部が良い。 【0090】本発明に用いられる二成分系現像剤を構成 するトナーには、熱ロール定着時の離型性を良くする目 的で低分子量ポリエチレン、低分子量ポリプロピレン、 マイクロクリスタリンワックス、カルナバワックス、サ ゾールワックス、パラフィンワックス等のワックス状物 質を0.5~5質量%加えることも本発明の好ましい形態の 1つである。

【0091】本発明に用いられる二成分系現像剤を構成するトナーには、さらに必要に応じてその他の添加剤を使用しても良い。

【0092】本発明に用いられる二成分現像剤を構成す るトナーを作製するには熱可塑性樹脂を、着色剤として の顔料ベーストと混練し、冷却後に粉砕した粉砕物と、 荷電制御剤、その他の添加剤等を混合機により充分混合 してから加熱ロール、ニーダー、エクストルーダーの如 き熱混練機を用いて熔融、捏和及び練肉して樹脂類を互 いに相溶せしめた中に顔料又は染料を分散又は溶解せし め、冷却固化後粉砕及び厳密な分級をおこなってトナー を得ることが出来る。該トナーをそのままトナーとして 用いることも出来るが、さらに得られたトナーに必要に 応じてシリカ微粉末等の外添剤を加え、ヘンシェルミキ サー等の混合機を用いてトナーと外添剤とを混合するこ とによりトナーを得ることが出来る。更にまた、本発明 に使用されるトナーは、全体または一部が重合法で形成 されているものも用いることが出来る。この様なトナー の場合、残存モノマー含有量が1000ppm以下であること が好ましい。 トナー中にモノマーに限らず結着樹脂に対 して溶媒として働く成分が多く存在すると、トナーの流 動性を低下させ画質を悪くするほか、対ブロッキング性 の低下を招く。トナーとして直接関わりあう性能のほか にも、特に感光体として有機半導体を使用した場合には 感光体ドラムへのトナーの融着現象以外にもメモリーゴ ーストや画像のボケといった感光体の劣化現象に伴う問 題点を生じる事がある。また、こうした製品の性能に係 わる事項以外にも、定着時に残存モノマー成分が揮発し て悪臭を発したりするという問題点がある。また、トナ ーにコア/シェル構造をもたせ、シェル部分を重合によ り形成されたようなトナーを用いることも可能である。 【0093】コア/シェル構造の作用は、トナーの優れ 10 た定着性を損なうことなく耐ブロッキング性を付与でき ることは言うまでもなく、磁性キャリア汚染の原因とな りやすいワックス成分をコアとした場合、表面に樹脂成 分のシェル層を設けることで磁性キャリア汚染を著しく 低減することが可能となる。また、コアを有しないよう なバルクとしての重合トナーに比較して、シェル部分の みを重合するほうが、重合工程の後の後処理工程におい て、残存モノマーの除去が容易に行える。また、ワック ス成分をコアとした場合、表面に樹脂成分のシェル層を 設けることで磁性キャリア汚染を著しく低減することが 20 可能となる。

21

【0094】また、コア部の主たる成分としては低軟化 点物質が好ましく、ASTM D3418-8に準拠し測定された主 体極大ピーク値が、40~90℃を示す化合物が好ましい。 極大ピークが40℃未満であると低軟化点物質の自己凝集 力が弱くなり、結果として高温オフセット性が弱くなり 好ましくない。一方、極大ピークが90℃を越えると定着 温度が高くなり、好ましくない。

【0095】更に直接重合方法によりトナーを得る場合 においては、水系で造粒・重合を行うため極大ピーク値 30 の温度が高いと主に造粒中に低軟化点物質が析出してき て懸濁系を阻害するため好ましくない。

【0096】極大ピーク値の温度の測定には、例えばパ ーキンエレマー社製DSC-7を用いて行える。例え ば、装置検出部の温度補正はインジウムと亜鉛の融点を 用い、熱量の補正についてはインジウムの融解熱を用い る。サンプルはアルミニウム製パンを用い対照用に空パー

<トナーの製造例> 「トナー製造例1]

・プロポキシ化ビスフェノールとフマル酸を 縮合して得られたポリエステル樹脂

· C. I. ピグメントレッド122

· C. I. ベーシックレッド12

これらを十分に予備混合した後、溶融混練を行い、冷却 後ハンマーミルを用いて粒径約1~2mm程度に粗粉砕し

た。次いでエアージェット方式による微粉砕機で微粉砕 した。更に、得られた微粉砕物はエルボウジェット分級 機を用いて分級し、負帯電性のマゼンタ色のトナー粒子 を得た。

ンをセットし、昇温速度10℃/minで測定を行う。

【0097】上記低軟化点物質としては、具体的にはパ ラフィンワックス、ポリオレフィンワックス、フィッシ ャートロピッシュワックス、アミドワックス、高級脂肪 酸、エステルワックス及びこれらの誘導体又はこれらの グラフト/ブロック化合物等が利用できる。

22

【0098】また、低軟化点物質はトナー中へ5~30質 量%添加することが好ましい。仮に5質量%未満の添加 では先に述べた残存モノマーの除去に負担がかかる傾向 があり、又30質量%を越える場合は、重合法による製造 においても造粒時にトナー粒子同士の合一が起きやす く、粒度分布の広いものが生成しやすく、本発明には不 適当である。上述のように粉砕法あるいは重合法で製造 されたトナー粒子はそのままで使用することもできる が、上述のシリカ微粉末等の金属酸化物微粉末やフッ素 含有重合体等の有機微粉末を必要に応じた種類のものを 適当量をヘンシェルミキサーなどの混合機を用いて外添 して使用することもできる。

[0099]

【実施例】以下に本発明を実施例をもって説明するが、 本発明は実施例よって制限されるものではない。

【0100】なお、実施例において摩擦帯電量は以下の ようにして行った。

【0101】トナーとキャリアをトナー質量が5質量% となるように混合し、ヤヨイ式振とう機で2分間混合す る。この混合粉体 (現像剤) を底部に635メッシュの 導電性スクリーンを装着した金属製の容器にいれ、吸引 機でトナーを吸引し、吸引前後の重量差と容器に接続さ れたエレクトロメーターに表示された電荷量Q'の値か らトナーの摩擦帯電量を求める。この際、吸引圧を250m mHgとする。この方法によって、トナーの摩擦帯電量Q を下記式を用いて算出する。

 $[0\ 1\ 0\ 2]\ Q\ (\mu\ C/g) = Q' \times (W\ 1-W\ 2)^{-1}$ (式中W1は吸引前の重量でありW2は吸引後の重量で あり、Q'は金属製の容器に接続されたエレクトロメー ターに表示された電荷量の値である。)

100質量部

4質量部 1質量部 4質量部

・ジーtert-ブチルサリチル酸のクロム錯塩 【0103】上記トナー粒子100質量部と、疎水化処理 した酸化チタン微粉末0.8質量部とをヘンシェルミキサ 一により混合して、マゼンタトナーを調製した。このト ナーの個数平均粒径 (D1) は6.4μm、重量平均粒径 (D4) は8.5μmであり、個数平均粒径 (D1) の1/ 2 倍径以下の分布累積値は13.2個数%であり、重量平均 粒径(D4)の2倍径以上の分布累積値は0体積%であ った。

[トナー製造例2] 高速撹拌装置TK-ホモミキサーを 備えた2リットル用四つロフラスコ中に、イオン交換水 700質量部と0.1モル/リットルーNa3 P O4 水溶液430 質量部を添加し回転数を12000回転に調整し、60℃に加 温した。ここに1.0モル/リットル-CaCl2水溶液66 質量部を徐々に添加し、微小な難水溶性分散剤Ca

3 (PO4) 2を含む分散媒系を調製した。

[0 1 0 4] 一方、分散質系は以下の通りである。
$$(CH_2)_n$$
 一 $(CH_2)_n$ 一 $(CH_2)_n$ — $(CH_2)_n$ —

「式中、a及びbは0~4の整数を示し、a+bは4で あり、R1及びR2は炭素数が1~40の有機基を示し、 且つRiとRzとの炭素数差が10以上である基を示し、 n及びmは0~15の整数を示し、nとmが同時に0に なることはない。]

上記混合物をアトライターを用いて 3 時間分散させた 後、重合開始剤である2.2'-アゾビス(2.4-ジ メチルバレロニトリル) 10質量部を添加した分散物を分 20 散媒中に投入し、回転数を維持しつつ15分間造粒した。 その後高速撹拌器からプロペラ撹拌羽根に撹拌器を変 え、内温を80℃に昇温させ50回転で重合を10時間継続さ せた。重合終了後、スラリーを冷却し、希塩酸を添加し 分散剤を除去した。更に洗浄し乾燥を行った。得られた トナー粒子に疎水化処理酸化チタンを2質量%外添し、 流動性に優れたマゼンタトナーを得た。このトナーの個 数平均粒径 (D1) は5.6μm、重量平均粒径 (D4) は 6.5µmであり、個数平均粒径 (D1) の1/2倍径以下 の分布累積値は11.5個数%であり、重量平均粒径 (D 4) の2倍径以上の分布累積値は0体積%であった。

[0105] 【実施例1】 <フェライトキャリアコア粒子の作製>モ ル比で、Fe2〇3=50モル%、CuO=27モル%、乙n O=23モル%になるように秤量し、ボールミルを用いて 混合を行った。これを仮焼した後、ボールミルにより粉 砕を行い、さらにスプレードライヤーにより造粒を行っ た。これを焼結し、個数平均粒径40μmのキャリアコア 粒子を得た。次にフェノール樹脂(商品名:プライオー フェン (大日本インキ化学工業 (株) 製)) 10質量部を 40 メチルセロソルブ100質量部に溶解した後、γ-アミノプ ロピルトリメトキシシラン1.0質量部で親油化処理した α-Fe₂O₃微粒子(個数平均粒径0.60μm、比抵抗2× 10⁹ Ω cm) 7質量部を分散させ、被覆樹脂溶液を調整し た。 α-Fe2O3 微粒子の粒径測定方法を以下に記載す る。 α-Fe₂O₃微粒子の個数平均粒径は、日立製作所 (株) 製透過型電子顕微鏡H-800により5000~ 20000倍に拡大した写真画像を用い、ランダムに粒 径0.01μm以上の粒子を300個以上抽出し、ニレ コ社 (株) 製の画像処理解析装置Luzex3により水 50

160質量部 ・スチレン単量体 nープチルアクリレート単量体 32質量部 · C. I. ピグメントレッド202 11質量部 8質量部 ・飽和ポリエステル

24

(テレフタール酸ープロピレンオキサイド変性ビスフェ ノールA;酸価15、ピーク分子量6000)

2質量部 ・サリチル酸金属化合物 下記一般式で表される化合物 60質量部 (極大ピーク値59.4℃)

(化1)

平方向フェレ径をもって金属酸化物粒径として測定し、 平均化処理して個数平均粒径を算出する。撹拌翼を有す るミキサーに上記キャリアコア粒子1500質量部を入れ、 撹拌による剪断応力を加えながら上記のキャリア被覆樹 脂溶液を注ぎ込んだ。次にミキサー内を加温して溶媒を 揮発させてキャリアコア粒子を樹脂被覆した。得られた キャリア粒子を150℃で2時間加熱処理した後、解砕し、 更に200メッシュの篩で分級して樹脂被覆キャリア

(a) を得た。得られた樹脂被覆キャリア (a) の表面 を走査型電子顕微鏡 (FE-SEM) で観察したところ、α-Fe2O:微粒子による凹凸が認められ、さらに樹脂で均 一に被覆されていることが判明した。また、樹脂被覆キ ャリア (a) の比抵抗を測定したところ、2.3×10¹¹ Ωc mであった。

【0106】次に、四つロフラスコに、フェノール5質 量部、37%ホルマリン7質量部、上記樹脂被覆キャリア (a) 400質量部及びγーアミノプロピルトリメトキシ

シランで親油化処理されたα-Fe2O3微粒子20質量 部、25%アンモニア水5質量部、水418質量部を仕込み、 攪拌しながら60分間かけて85℃に上昇させた後、85℃で 120分間保持してフェノール樹脂の硬化反応を進めて、 キャリア表面にαーFe2O3微粒子を含有するフェノー ル樹脂層を形成させた。

【0107】次に、フラスコ内の内容物を30℃に冷却 し、0、5Lの水を添加した後、上澄み液を除去し、さらに 下層の沈殿物を水洗し、風乾した。次いで、これを減圧 下 (5mmllg以下) 150~180℃の温度で2時間乾燥を行った 後200メッシュの篩で分級を行い、樹脂被覆キャリア

(b) を得た。

【0108】得られた樹脂被覆キャリア (b) は、個数 平均粒径が46μmであり、走査型電子顕微鏡 (FE-SEM) で観察したところ、αーFε2Ο3微粒子による凹凸が認 められ、さらに樹脂で均一に被覆されていることが判明 した。

【0109】上記樹脂被覆キャリア (b) をミクロトー ムで切断して薄片を作製した後、キャリアの断面構造を 走査型電子顕微鏡 (FE-SEM) で観察したところ、フェラ イトコア粒子の表面に2層のα-Fe2O3微粒子を含有

する樹脂層が認められた。

測定したところ、3.8×10¹⁴ Ωcmであった。

26

25 【0 1 1 0 】また、樹脂被覆キャリア (b) の比抵抗を

<接触帯電磁性ブラシ用磁性粒子>

(コア粒子)

・水素還元ZnーCuフェライト (個数平均粒径40.0μm、比抵抗5×106Ωcm)

(コート樹脂溶液)

・ポリカーボネート

・エポキシ変件シリコーン樹脂

・道當件酸化チタン

· 4フッ化エチレン樹脂粒子 (0. 25 μm)

・キシレン溶液 以上のコート樹脂溶液の各処方をガラスビーズをいれた 1.0質量部 1.0質量部

200質量部

4.0質量部 0.2質量部

14.0質量部 プCは5mmであった。

ペイントシェイカーで2時間分散させ、コート樹脂溶液 を作製した。これを上記のコア粒子に、スプレー式流動 **届乾燥機、スピラコータ(岡田精工社製)を用いてコー** トし、150℃で1時間乾燥させた。得られた接触帯電磁性

プラシ用磁性粒子の比抵抗は8.9×106 Ωcm、個数平均粒 径は40.1μmであった。79.6kA/m(1kエルステッド)に おける磁化の強さ (σ1000) =25030kA/m² (250.3emu/c 20 m³) であった(磁性粒子の真比重は5.02g/cm³)。

【0111】ここで用いた接触帯電磁性プラシ用磁性粒 子とそのコア粒子の比抵抗と個数平均粒径は、前述した 現像用磁性キャリアの該特性の測定方法と同様に測定し た。

【0112】樹脂被覆キャリア(b)とトナー製造例1 に記載のマゼンタトナーとをトナー濃度が6質量%とな るように混合して現像剤を調製した。トナーの摩擦帯電 **畳は-27.3μC/gであった。**

【0113】この現像剤をキャノン製フルカラーレーザ 30 複写機CLC-500改造機を用いて画像出しを行っ た。この現像部周辺の模式図を図1に示す。キヤノン製 フルカラーレーザ複写機現像器の現像剤担持体(現像ス リープ) 1 と現像剤規制部材(磁性ブレード) 8 との距 離Αを600μm、現像スリーブ1と像担持体(感光ドラ ム) 2との距離Bを400 umとした。このときの現像ニッ

の磁場が79.6kA/m (1kエルステッド)、さらに現像条件 は、交番電界は図2に示したような波形をもつ1800Vで 周波数3000Hzのものを用い、現像バイアスは-300Vとな るように設定した。また、磁気プラシ型の接触帯電部材 を用い、感光ドラムの暗部電位 (Vd) は400V、明部電位 (VL) は50Vとした。尚、接触帯電部材3に印加する電 圧としては、-560VのDCバイアスを用いた。

【0114】また、現像スリーブ1と感光ドラム2との

周速比は2.2:1で進行方向が図1に示す通りお互い

にカウンター方向であり、現像スリーブ 1 の現像極 S 1

【0115】感光ドラム2としては直径80mmのネガ帯電 性アモルファスシリコン系の感光体を用いた。この感光 ドラムの表面抵抗は2.5×1013 Ωcmであった。上記の現 像条件で画像出しを行った。この結果、細線再現性に非 常に優れ、ベタ画像の濃度が高い優れた画像が得られ た。さらに、キャリア付着による画像部、非画像部の画 像の乱れやトナーカブリは認められなかった。また、10 万枚の画像出し耐久を行ったところ、初期とトナーの摩 擦帯電量の変化もなく、画像の変化、劣化もなかった。 【0116】 実施例1の結果を表1に示す。以下の実施 例及び比較例の結果も表1に示す。

[0117]

【表1】

		細線再現性		1	トナーカブリ		キャリア付着	
		初期	10 万枚後	初期	10 万枚後	初期	10 万枚後	
			0	0	0	0	0	
					Δ×	×	×	
					×	×	×	
		_			0	0	0	
				_			Δ×	
							0	
1.57							Δ×	
1.40	1,47	Δ×						
1.52	1.57	@	0				<u> </u>	
1.53	1.5	©	0				0	
1.55	1.58	0	0	0	0	<u> </u> @	0	
	初期 1.62 1.35 1.40 1.46 1.55 1.57 1.40 1.52	1.62 1.65 1.35 1.45 1.40 1.45 1.46 1.55 1.55 1.61 1.57 1.55 1.40 1.47 1.52 1.55 1.53 1.53	初期 10 万枚後 初期 1.82 1.55 ● 1.35 1.45 △ × 1.46 ○ 1.45 △ × 1.46 ○ 1.55 ● 1.57 ○ 1.55 ● 1.40 ○ 1.47 △ × 1.52 ○ 1.57 ●	初期 10 万枚後 初期 10 万枚後 1.62 1.55 © O 1.43 A × × 1.44 A × A A X A A A A A A A A A A A A A A A	152 1.55	初期 10万枚後 初期 10万枚後 初期 10万枚後 1152 1.55	79 10 70 70 70 70 70 70 70	

評価:◎優 O良 △可 △×やや悪い ×悪い

[0118]

【比較例1】実施例1で製造した樹脂被覆キャリア

(a) とトナー製造例1のトナーを用いて実施例1と同 様にして画像出し耐久試験を行った。その結果、画像設 度は初期から10万枚まで1.35から1.45とやや低い濃度範 囲を推移した。また、キャリア付着による画像部の乱れ や、非画像部でのトナーカブリが認められ、また、細線 の再現性が不十分であった。

[0119]

【比較例2】四つロフラスコに、フェノール5質量部、3 7%ホルマリン7質量部、実施例1と同様にして作製した フェライトコア粒子400質量部及び2質量部のγ-アミノ プロピルトリメトキシシランで親油化処理されたαーF e 2 O3 微粒子20質量部、25%アンモニア水5質量部、水4 10 18質量部を仕込み、攪拌しながら60分間かけて85℃に上 昇させた後、85℃で120分間保持してフェノール樹脂の 硬化反応を進めて、キャリア表面にα-Fe2O3微粒子 を含有するフェノール樹脂層を形成させた。

【0120】次に、フラスコ内の内容物を30℃に冷却 し、0.5Lの水を添加した後、上澄み液を除去し、さらに 下層の沈殿物を水洗し、風乾した。次いで、これを減圧 下 (5mmHg以下) に、150~180℃で乾燥して樹脂被覆キ ャリア (c) を得た。

【0121】得られた樹脂被覆キャリア (c) は、個数 20 平均粒径が40μmであり、走査型電子顕微鏡 (FE-SEM) で観察したところ、わずかに樹脂で被覆されているだけ で、ほぼコア表面が露出した状態であることが判明し た。上記の樹脂被覆キャリア (c) の比抵抗を測定した ところ、3.6×10¹⁰ Ωcmであった。

【0 1 2 2】次に、上記樹脂被覆キャリア (c) とトナ 一製造例1に記載のマゼンタトナーとをトナー濃度が6 質量%となるように混合して現像剤を調製した。この時 のトナーの摩擦帯電量は-28.8μC/gであった。この現像 剤を実施例1と同様にしてキヤノン製フルカラーレーザ 30 複写機CLC-500改造機に用いて画像出力耐久試験 を行った。その結果、画像濃度は初期から10万枚まで1. 40から1.45とやや低め濃度範囲を推移し、またハーフト ーン領域においては初期からガサツキが認められ、また 画像上の白地部にはトナーカブリが認められ、耐久が進 むにつれてガサツキやトナーカブリが悪化した。

[0123]

【実施例2】ストレートシリコーン樹脂(TSR144、東芝 シリコーン社製)をトルエンで希釈して樹脂固形分濃度 5質量%のキャリア樹脂被覆溶液を作製した。次に撹拌 翼を有するミキサーに、実施例1で得られた樹脂被覆キ ャリア (b) 1000質量部を入れ、撹拌による剪断応力を 加えながら上記のキャリア被覆樹脂溶液を100m1注い だ。次にミキサー内を加温して溶媒を揮発させて樹脂被 覆処理を完了した。得られたキャリア粒子を150℃で2時 間加熱処理した後、解砕し、更に200メッシュの篩で分 級して樹脂被獲キャリア (d) を得た。得られた樹脂被 覆キャリア (d) の比抵抗を測定したところ、5.5×10 15 Ωcmであった。得られた樹脂被覆キャリア (d) の表 面を走査型電子顕微鏡 (FE-SEM) で観察したところ、樹 50

脂で均一に被覆されていることが判明した。

【0124】また、上記キャリアをミクロトームで切断 して薄片を作製し、キャリア断面を走査型電子顕微鏡 (FE-SEM) で観察したところ、2層のα-Fe₂O₃微粒 子を含有する樹脂被覆層の上に更に1層の樹脂被覆層が 観察された。

28

【0125】上記磁性キャリア (d) と製造例1のトナ ーとを用いて、実施例1と同様にして画像出力評価試験 を行った。その結果、実施例1と同様に初期から10万枚 まで画像濃度1.49から1.56を推移、キャリア付着やトナ ーカブリのない良好な画像が得られた。また初期から10 万枚に至まで、ハーフトーン領域はガサツキがなく、細 線再現性に優れた画像が得られた。

[0126] 【比較例3】ストレートシリコーン樹脂(TSR144、東芝 シリコーン社製)をトルエンで希釈して樹脂固形分濃度 5質量%のキャリア樹脂被覆溶液を作製した。次に撹拌 翼を有するミキサーに実施例1で用いたフェライトコア 粒子1000質量部を入れ、撹拌による剪断応力を加えなが ら上記のキャリア被覆樹脂溶液を200m1注いだ。次にミ キサー内を加温して溶媒を揮発させて樹脂被覆処理を完 了した。得られたキャリア粒子を150℃で2時間加熱処理 した後、解砕し、更に200メッシュの篩で分級して樹脂 被覆キャリア (e) を得た。得られた樹脂被覆キャリア (e) の比抵抗を測定したところ、7.2×10¹² Ωcmであ った。得られた樹脂被覆キャリア(e)の表面を走査型 電子顕微鏡 (FE-SEM) で観察したところ、樹脂の被覆が 不均一でところどころフェライトコア表面が露出してい ることが判明した。

【0127】次ぎに、上記樹脂被覆キャリア (e) とト ナー製造例1に記載のマゼンタトナーとをトナー濃度が 6質量%となるように混合して現像剤を調製した。この 時のトナーの摩擦搭電量は-23.9μC/gであった。この現 像剤を実施例1と同様にしてキヤノン製フルカラーレー ザー複写機 CLC-500改造機に用いて画像出力耐久 試験を行った。その結果、画像濃度は初期から10万枚ま で1.55から1.61と十分に高い濃度範囲を推移していた が、ハーフトーン領域においては初期からガサツキが認 められ、また画像上の白地部にはトナーカブリが認めら れ、耐久が進むにつれてガサツキやトナーカブリが悪化 した。

[0128]

【実施例3】実施例2で用いた樹脂被覆キャリア (d) とトナー製造例2の重合トナーとを用いて実施例1と同 様にして現像剤を調整した。この時のトナーの摩擦帯電 量は $-24.8 \mu C/g$ であった。実施例1と同様にして画像出 力耐久試験を行った。その結果、初期から10万枚に至る までハーフトーンや細線再現性に非常に優れ、またベタ 画像濃度は初期において1.57、10万後でも1.55と十分に 高い優れた画像が得られた。また、初期から10万枚の画 像出力でも画像上にはトナー飛散やカブリは認められな かった。

[0129]

【比較例4】比較例2で用いた樹脂被覆キャリア (c) とトナー製造例2のトナーとを用いて実施例1と同様に して現像剤を調整し、実施例1と同様にして画像出力耐 外試験を行った。その結果、初期からハーフトーンにガ サツキが認められ、また細線再現性も不十分であり、更 にトナーカブリが認められた、その程度は耐久が進むに つれて悪化した。またベタ画像は初期において1.40、10 10 万後では1.47とやや濃度の薄い画像が得られた。

[0130] 【実施例4】3つロフラスコに、メラミン5.4質量部、37 %ホルマリン10.5質量部、2質量部の y -アミノプロピル トリメトキシシランで親油化処理されたαーFe2O3微 粒子18質量部、樹脂被覆キャリア (a) 230質量部、フ ッ化カルシウム0.35質量部、水200質量部を加え、攪拌 しながら溶液pHを8.5に合わせ、40分間で85℃に上昇さ せ、同温度で15分間反応させた。次に、内容物を30℃に 冷却し5%塩化アンモニウム溶液30質量部を加え、60分 間で85℃に上昇させ、同温度で90分間反応・硬化させ

- 【0131】次にフラスコ内の内容物を30℃に冷却し、 ビーカーに移し、数回水洗の後、風乾した。次いで、こ れを減圧下 (5mmHg) 、100~150℃で乾燥させることに よりメラミン樹脂による被覆を行った。得られたメラミ ン樹脂によって被覆されている樹脂被覆キャリア(f) のメラミン樹脂の量はキャリアの磁気力を測定した結 果、1.4質量%であった。得られた樹脂被覆キャリア
- (f) を走査型電子顕微鏡 (FE-SEM) で観察したところ 30 表面が均一に被覆されていることが判明した。
- 【0132】次に、ストレートシリコーン樹脂(TTSR14 4、東芝シリコーン社製)をトルエンで希釈して樹脂固 形分濃度5質量%のキャリア樹脂被覆溶液を作製した。 次に撹拌翼を有するミキサーに得られた樹脂被覆キャリ ア (f) 1000質量部を入れ、撹拌による剪断応力を加え ながら上記のキャリア被覆樹脂溶液を100ml注いだ。次 にミキサー内を加温して溶媒を揮発させて樹脂被覆処理 を完了した。
- 【0133】得られたキャリア粒子を150℃で2時間加熱 40 処理した後、解砕し、更に200メッシュの篩で分級して 樹脂被覆キャリア(g)を得た。樹脂被覆キャリア
- (g) の比抵抗を測定したところ2.7×10¹⁵ Ω cmであっ た。また、樹脂被覆キャリア (g) の表面を走査型電子 顕微鏡 (FE-SEM) で観察したところ、樹脂で均一に被覆 されていることが判明した。
- 【0134】また、上記キャリアをミクロトームで切断 して薄片を作製し、キャリア断面を走査型電子顕微鏡 (FE-SEM) で観察したところ、2層のα-Fe2O3 微粒 子を含有する樹脂被覆層の上に更に1層の樹脂被覆層が 50

観察された。

【0135】上記樹脂被覆キャリア(g) と製造例1の トナーとを用いて、実施例1と同様にして現像剤を調製 した後、画像出力評価試験を行った。その結果、実施例 1 と同様に初期から10万枚までの画像濃度が1.52から1. 57を推移、キャリア付着やトナーカブリのない良好な画 像が得られた。また、初期から10万枚に至まで、ハーフ トーン領域はガサツキがなく、細線再現性の優れた画像 が得られた。

30

[0136]

【実施例5】感光ドラムとしてアルミニウム製の直径80 mmのドラム上に以下の機能層を5層もったOPC感光体 を作製した。

【0137】アルミニウムドラム側から順に第1層は下 引き層、第2層は正電荷注入防止層、第3層は電荷発生 層、第4層は電荷輸送層であり、第5層が電荷注入層で ある。この電荷注入層は光硬化性のアクリル樹脂に S n O2超微粒子、さらに接触帯電部材と感光体との接触時 間を増加させて、均一な帯電を行うために 4 フッ化エチ レン樹脂粒子を分散したものである。具体的には、アン チモンをドーピングし、低抵抗化した個数平均粒径約0. 03μmのSnO2粒子を樹脂に対して70質量%、さらに個 数平均粒径0.25μmの4フッ化エチレン樹脂粒子を20質 量%、分散剤を1.2質量%分散したものである。この感 光ドラムの表面抵抗は5.8×10¹² Ωcmであった。上記感 光ドラムをアモルファスシリコン系ドラムの代わりに用 いること以外はすべて実施例1と同様にして画像出し耐 人試験を行った。その結果、細線再現性に非常に優れ、 ベタ画像の濃度が高い優れた画像が得られた。さらに、 キャリア付着による画像部、非画像部の画像の乱れやト ナーカブリは認められなかった。

[0138]

【実施例6】実施例5で作製した感光ドラムを用いるこ と以外はすべて実施例3と同様にして画像だし耐久試験 を行った。その結果、細線再現性に非常に優れ、ベタ画 像の濃度が高い優れた画像が得られた。さらに、キャリ ア付着による画像部、非画像部の画像の乱れやトナーカ ブリは認められなかった。

- 【0139】尚、本発明中、実施例において記述されて いる画像評価は以下のようにして行った。
- (1) 画像濃度:画像濃度はSPIフィルターを装着 したマクベス社製マクベスカラーチェッカーRD-12 55を使用して、普通紙上に形成された画像の相対濃度 として測定した。
- (2) ライン再現性:オリジナル画像及び標準サンプル を参考にして目視により評価した。
- (3) キャリア付着: ベタ白画像を画出しし、現像部と クリーナー部との間の感光ドラム上の部分を透明な接着 テープを密着させてサンプリングし、5cm×5cm中の感光 ドラム上に付着していた磁性キャリア粒子の個数をカウ

31

ントし、1cm²あたりの付着キャリアの個数を算出する。

優:10個/cm2未満 良:10~20個/cm2未満

可:20~50個/cm2未満 やや悪い:50~100個/cm2未満

悪い:100個/cm²以上

(4) カブリ: 画出し前の普通紙の平均反射率Dr

(%) を東京電色株式会社製デンシトメータTC-6M Cによって測定した。一方、普通紙上にベタ白画像を画 出しし、次いでベタ白画像の反射率Ds(%)を測定し 10 た。カブリ(%)は下記式から算出する。

[0140] fog (%) = Dr (%) - Ds (%)

優:1.0(%) 未満

良:1.0~1.5(%)未満

可:1.5~2.0(%)未満 やや悪い: 2.0~3.0 (%) 未満

悪い:3.0 (%) 以上

[0141] 【発明の効果】本発明によれば、表面抵抗の低いアモル ファスシリコン系感光体や電荷注入層を有する感光体で 20 構成された像担持体を用いた画像形成方法において、実 質的に高抵抗化された磁性キャリアを用いて接触二成分 系AC現像を行うことで、細線再現性に優れ、トナーカ ブリやキャリア付着のない高画質化を達成するととも に、像担持体と現像剤の長寿命化を達成することができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の画像形成方法を用いた画像形成装置 の模式図である。

32

【図2】 本発明の実施例に用いた現像バイアス波形を 示したものである。

【図3】 本発明のキャリア、キャリアコア及び金属酸 化物などの比抵抗を測定する装置の模式図である。

【符号の説明】

1 現像スリーブ (現像剤担持体)

2 感光ドラム (像担持体)

3 接触帯電部材

4 転写ドラム 5 露光手段

6 クリーナ

7 転写材

21 下部電極 22 上部電極

23 絶縁物

2 4 電流計

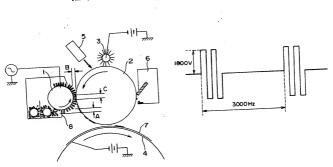
2.5 電圧計 26 定電圧装置

27 キャリア

28 ガイドリング d 試料厚み

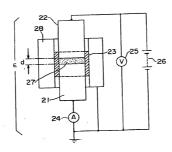
E 抵抗測定セル

[図1]



[図2]

[図3]



フロントページの続き

(51) Int.C1.7		識別記号	FI G03G ,9/10	デーマコート" (参考) 3 5 1
G 0 3 G		101 501	G03G ,9/10	3 1 1
	15/08	301	•	3 5 2 3 6 1

(72) 発明者 徳永 雄三

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ ノン株式会社内 Fターム(参考) 2H003 BB11 CC04 2H005 BA06 BA07

2H005 BA06 BA07 BA11 BA15 CA12 CA15 CB03 CB04 EA01 EA05 FA02

2H068 DA02 DA17

2H077 AD02 AD06 DB12 DB14 EA03